JA 0294825 DEC 1986

BEST AVAILABLE CUPY

(54) APPARATUS FOR DECOMPOSING THIN FILM

(11) 61-294825 (A)

(43) 25.12.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-135264

(22) 22.6.1985

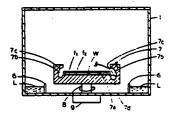
(71) TOSHIBA CORP (72) AYAKO SHIMAZAKI(2)

(51) Int. Cl⁴. H01L21/306,G03F7/00,H01L21/30

PURPOSE: To significantly shorten the thin film solution recovery time by separately dissolving each surface of a semiconductor wafer, and completely

recovering the respective thin film solutions.

CONSTITUTION: When one surface of a semiconductor wafer W is closely attached to the object-attaching surface 7a of a rotating table 7 and thereafter the rotating table 7 is rotated, only the thin film on the upper surface of the semiconductor wafer is dissolved by the vapor of hydrofluoric acid, and the thin film solution l is splashed from the semiconductor wafer by centrifugal force and accumulates in a thin film solution recovering groove 7b. When the rotating table stops, the solution l flows along the slope of the groove bottom surface and is collected on the groove bottom surface 7d which is deepest from the horizontal plane.



BEST AVAILABLE COPY.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4 H 01 L

識別記号 庁内整理番号 母公開 昭和61年(1986)12月25日

21/306 G 03 F 7/00 H 01 L 21/30

J-8223-5F

7124-2H -7376-5F

発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称 薄膜分解装置

> 20特 四60-135264 翸

昭60(1985)6月22日 23出

の発明 者 蓹 野 **砂発** 明 渚 荻 # @発 明 老 白

THE TAX STATE OF THE PARTY OF T

綾 正 信 秀 樹 川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区小向東芝町1

川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内

株式会社東芝 **犯出**

គេ១ខ

55.1.発明の名称

双回分焊装口

2. 特許四求の范囲

疫面に潤度を形成した半導体ウェハ等の物 体を密閉鼠体内に収容して反応性凝気により **製剤 関を譲収させるとともにその譲収数を回** 収するための勅唆分俘装冠において、

政 密 閉 庭 仏 内 に 跛 物 体 を 水 平 面 内 で 回 気 さ せ る回気テーブルが設けられており、該回気テ - プルには該物位の一面全体に密筍するほぼ 水平な物体取付面が設けられるとともに該物 体取付面の周囲に刻度溶解液回収弱が設けら れ、更に該意膜溶解液回収料の外周部の壁が 該物体取付面よりも高くかつ消底面が水平面 に対して傾斜するように形成されていること を特位とする期限分段装置。

3. 発明の詳細な説明

Land Balling and the second second

[発明の技術分野]

この発明は、半導体ウェハ等の表面に形成され

た穀跋を分解し、その穀以分解惣を國収するため の粒膜分は装置に関するものである。

3 # B & \$ \$ # .

[発明の技術的背景]

半切体系子の母遊工程においては、半切体ウェ 八の表面に多粒類の料度が形成される。 の薄膜は半切体原子に所定の電気的特性を与える ために高純度に形成されていることが必要である。 特に殴近では半切体療子の微切化と高級酸化が進 んでいるため、跛蹈以中の哲めて鼠鼠の不爲物も 半切体系子の電気的特性に大きな彫りを及ぼすこ とになるので刺説の化学的組成は厳國に餅御され なけれはならない。

従来、半導体点子の図造工程では、顔度形成後 に各ロットからテストサンプルを取り出し、数テ ストサンプルの表面の形度を第2図に示すことき 构造の公知の窃避分解装口によって分評し、その 初膜分解液の組成を制定することにより誘剤膜中 の微量不純物量を翻定していた。

第2図に示した公知の羽膜分解装冠は、周図に 示すように、密閉筐体1内に、弗化水森酸液しを

特開昭61-294825 (2)

はたした は 位名 2 、 周 2 四 に 5 成 の 孔 3 a が は 設 さ れ て い る ほ ほ 節 形 の ウ エ ハ キャ リ ヤ 3 、 該 ウ エ ハ キャ リ ヤ 3 を 支 持 台 4 に 収 容 さ れ て 政 ウ エ ハ キャ リ ヤ 3 内 の 半 塚 体 ウ エ ハ W か ら む 下 し て く る 忍 協 辞 辞 な 故 D を 回 収 す る 分 序 数 受 皿 5 が 収 容 さ れ た 収 造 を 有 し て い る 。

[背景技符の問題点]

前記のごとき公知の類原分解装配には次のような問題点があった。

(a) 窓辺分ぽなが自然都下によって回収されるような沿進であるため、半粒体ウエハの

[発明の保要]

本発明による初度分解装配の特徴は、半彩体ウストではは水平な面内で回伝させる回伝テーブルを密閉区体内に設けるとともに該回伝テーブルの物体取付面の周囲に該物体取付面よりも低い位置にある初度溶解液回収済を形成し、更に該満の外周部の壁を該物体取付面よりも高くしかつ消底面を水平面に対して傾斜させたことである。

前記相成の本発明の装包においては、半辺体ウエハの上面の海膜のみが溶解され、溶解液は遠心力によって回転テーブルの外周部の脳内の一か所に完全に排出されるので、半辺体ウエハ表面の付替液滴をマイクロピペット等によって回収する必要はなくなり、また溶解液を高い回収率で回収することができる。

[発明の実施例]

46g4 中的基金的原产基础 65

以下に第1図を参照して本発明装置の一実施例

(b) 半窓体ウェハWの窓面型度「、と裏面の 薄度「、とが同時に選擇してしまうので、 れぞれの型度「、と「、とについて別々に 不均均含有量を制定することができない。 従って各型度について正確な不均均含有デ ータが得られなかったので製図形成工程に おける正確な関わができなかった。

[発明の目的]

この発明の目的は、前紀のごとき同題点を有することのない新規な知识分別技品を提供することである。 すなわち、本発明の目的は、 和思神深欲を一か所に织めてこれを完全に回収することができるとともに半環体ウエハの表面の和限と図面

を説明する。

物体取付面 7 a はほぼ水平であり、該面は半導体ウエハWの面に密替しうるように平洞に形成されており、且つその面积及び平面形状は半導体ウエハの面と等しくなるように根成されている。

BEST AVAILABLE VUE

特開昭61-294825 (3)

なお、記聞登休1及び数ね6並びに回返テープル7は、記や非深に殴されず且つ数付着性のない 弗奈樹脂では成されており、またC18は弗奈樹脂 コーティングされた耐湿如もしくは非系樹脂強化 樹脂体で収成されている。

ープルが停止すると審算数 l は耐底面の傾斜に拾って流れ水平面から最も思い耐底面 7 d に契められる。 従って、装口使用後の制度審算数回収時にはマイクロビベット等の智具を使用すれば数算7 d 内の薄膜審算数 l を完全に回収することができる。

なお、回転テープル7内と取り8内とに知识審 深波回収過路を設け、公园区位外に設けた真空吸引装口を取り8の前記回収過船に接続するなどの 変型をしてもよい。

[発明の効果]

前記説明から明らかであるように、本発明の勧
包によれば、半辺体ウェハの各面の心はを別々に
溶解させて、しかもそれぞれの忍は部はを完全
に回収することができるようになったため(因み
に姓来装口における回収卒は40~50%であった)

辺辺の不均均含有卒の心定額盛が珍しく商上して
辺辺の平均均の上する一方、心はの配位に
関節が大場に短いした。 また、口口の配位時
の向上に存って辺辺形成工程における口は性も改

昔することができた。

4. 図面の簡単な説明

र्ग कुराबुद्धाः देश करावा प्रित्ता प्रदेश कर्त

第1 図は本発明の装包の一実施例を示す師面図、 第2 図は従来の薄膜分降装配の断面図である。

特許出國人 株式会社 東 芝 代理人 弁理士 路田 英二

